



(51) 国際特許分類6 A61B 5/055, G01R 33/381	A1	(11) 国際公開番号 WO99/27851 (43) 国際公開日 1999年6月10日(10.06.99)
(21) 国際出願番号 PCT/JP98/05406 (22) 国際出願日 1998年12月1日(01.12.98) (30) 優先権データ 特願平9/329857 1997年12月1日(01.12.97) JP (71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 株式会社 日立メディコ (HITACHI MEDICAL CORPORATION)[JP/JP] 〒101-0047 東京都千代田区内神田一丁目1番14号 Tokyo, (JP) 株式会社 日立製作所(HITACHI LTD.)[JP/JP] 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 Tokyo, (JP) (72) 発明者 ; および (75) 発明者 / 出願人 (米国についてのみ) 角川 滋(KAKUGAWA, Shigeru)[JP/JP] 〒316-0025 茨城県日立市森山町三丁目17番2-206号 Ibaraki, (JP) 北村正司(KITAMURA, Shouji)[JP/JP] 〒310-0842 茨城県水戸市けやき台一丁目72番9号 Ibaraki, (JP) 原 伸洋(HARA, Nobuhiro)[JP/JP] 〒316-0024 茨城県日立市水木町一丁目9番8号 Ibaraki, (JP) 小村昭義(KOMURA, Akiyoshi)[JP/JP] 〒316-0024 茨城県日立市水木町二丁目20番1号 Ibaraki, (JP)	日野徳昭(HINO, Noriaki)[JP/JP] 〒310-0911 茨城県水戸市見和三丁目1433番11号 Ibaraki, (JP) 川野 源(KAWANO, Hajime)[JP/JP] 〒312-0033 茨城県ひたちなか市市毛663番地 筑波台アパート6棟108号室 Ibaraki, (JP) 本名孝男(HONMEI, Takao)[JP/JP] 〒312-0033 茨城県ひたちなか市市毛885-16 Ibaraki, (JP) 竹島弘隆(TAKESHIMA, Hirotaka)[JP/JP] 〒301-0044 茨城県竜ヶ崎市内小柴四丁目3番1号 Ibaraki, (JP) 八尾 武(YATSUO, Takeshi)[JP/JP] 〒277-0025 千葉県柏市千代田三丁目1番8号 Chiba, (JP) 田崎 寛(TAZAKI, Hiroshi)[JP/JP] 〒277-0803 千葉県柏市小菅田17番4号 柏青寮405号室 Chiba, (JP) (74) 代理人 弁理士 小澤慶之輔, 外(OZAWA, Keinosuke et al.) 〒102-0082 東京都千代田区一番町25番地 ダイヤモンドプラザビル6階 Tokyo, (JP) (81) 指定国 CN, JP, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). 添付公開書類 国際調査報告書	
(54)Title: MAGNET APPARATUS AND MRI APPARATUS (54)発明の名称 磁石装置及びMRI装置 <div data-bbox="487 1234 1117 1675" data-label="Image"> </div> (57) Abstract A magnet apparatus having two static magnetic field-generating sources constituted by current-carrying means (13 to 16) arranged concentrically to generate a uniform magnetic field directed in the first direction, each static magnetic field generating source having at least four current-carrying means. Assume that a predetermined line (18) lies in a first plane including a first axis extending in parallel with the first direction and passing through near the centers of the current-carrying means, a second axis intersecting the first axis perpendicularly and existing nearly at an equal distance from the second static magnetic field-generating source. When the geometrical center of the cross section of each current-carrying means is projected onto the predetermined straight line (18) on the first plane, the forward and reverse current-carrying directions of the corresponding current-carrying means are alternately arranged for each of the static magnetic field-generating sources.		

(57)要約

第1の方向に向かう均一磁場を発生させるための同心状に配置された電流搬送手段(13~16)から構成される静磁場発生源2組を有し、前記静磁場発生源のそれぞれが少なくとも4個の該電流搬送手段を備え、該第1の方向に平行で該電流搬送手段のほぼ中心を通る第1の軸と、前記第1の軸と垂直に交わり、かつ前記第2の静磁場発生源からほぼ等距離にある第2の軸との交点を第1の点としたとき、前記第1の軸および前記第2の軸および前記第1の点を含む第1の平面において、前記第1の平面における前記電流搬送手段の断面の幾何学的な中心を、所定の直線(18)に投影したとき、前記静磁場発生源のそれぞれについて、対応する前記電流搬送手段の電流搬送方向が正負交互に並ぶように磁石装置を構成した。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

AE アラブ首長国連邦	ES スペイン	LI リヒテンシュタイン	SG シンガポール
AL アルバニア	FI フィンランド	LK スリ・ランカ	SI スロヴェニア
AM アルメニア	FR フランス	LR リベリア	SK スロヴァキア
AT オーストリア	GA ガボン	LS レント	SL シエラ・レオネ
AU オーストラリア	GB 英国	LT リトアニア	SN セネガル
AZ アゼルバイジャン	GD グレナダ	LU ルクセンブルグ	SZ スワジランド
BA ボスニア・ヘルツェゴビナ	GE グルジア	LV ラトヴィア	TD チャード
BB バルバドス	GH ガーナ	MC モナコ	TG トーゴ
BE ベルギー	GM ガンビア	MD モルドヴァ	TJ タジキスタン
BF ブルキナ・ファソ	GN ギニア	MG マダガスカル	TM トルクメニスタン
BG ブルガリア	GW ギニア・ビサウ	MK マケドニア旧ユーゴスラヴィア	TR トルコ
BJ ベナン	CR キリシヤ	共和国	TT トリニダード・トバゴ
BR ブラジル	HR クロアチア	マリ	UA ウクライナ
BY ベラルーシ	HU ハンガリー	ML モンゴル	UG ウガンダ
CA カナダ	ID インドネシア	MN モーリタニア	US 米国
CF 中央アフリカ	IE アイルランド	MW マラウイ	UZ ウズベキスタン
CG コンゴ	IL イスラエル	MX メキシコ	VN ヴェトナム
CH スイス	IN インド	NE ニジェール	YU ユーゴスラビア
CI コートジボアール	IS アイスランド	NL オランダ	ZA 南アフリカ共和国
CM カメルーン	IT イタリア	NO ノールウェー	ZW ジンバブエ
CN 中国	JP 日本	NZ ニュー・ジーランド	
CU キューバ	KE ケニア	PL ポーランド	
CY キプロス	KG キルギスタン	PT ポルトガル	
CZ チェッコ	KP 北朝鮮	RO ルーマニア	
DE ドイツ	KR 韓国	RU ロシア	
DK デンマーク	KZ カザフスタン	SD スーダン	
EE エストニア	LC セントルシア	SE スウェーデン	

明 細 書

磁石装置及びMRI装置

技術分野

本発明は、核磁気共鳴イメージング（MRI）装置に好適な超電導マグネットに関し、特に、広い開口部を有し、またマグネットの外径を小さくすることによって測定対象へのアクセスを容易にする超電導磁石装置に関する。

背景技術

従来、核磁気共鳴イメージング（以下、MRIと称す）装置において、医師等の検査者が撮像中の被検者にアクセスすることは困難であり、いわゆるIVR（Interventional Radiology）は困難であった。

この問題を回避する技術として、例えば公開特許公報、特開平7-106153号「C字形超電導磁石」に記載のものがある。

この装置は、患者を2つの磁極の間に挿入して、MRI画像を撮影するものである。

この装置は磁極の形状を最適化して均一な磁場を発生するものであり、磁極の重量等の制約から、一般には頭部用に用いられる程度の均一磁場空間を有する。

しかしながら、撮影中に測定対象である患者を動かすことなく腹部、胸部および両肩などを撮影する全身用MRI装置の場合には、一般に40cmから50cm以上の直径球の撮影領域に数ppm（例えば2～3ppm）で均一な静磁場を発生する必要がある。したがって、開放感の高いMRI装置用マグネットでありながら、すなわち40cmから50

cm以上の直径球の撮影領域に数ppm（例えば2～3ppm）で均一な静磁場を発生可能なマグネットを有するMRI装置の開発が必要となる。

5 上述してきたように、これまでは測定（撮影）対象である被検者（患者）に開放感を与える広い開口を備えたマグネットにおいて、広い領域に均一な磁場を発生することが難しかった。また広い均一磁場空間を得るためにはマグネットの外径が大きくなる問題があり、患者の開放感とアクセスの容易さを損なう問題があった。また均一磁場領域を拡大しようとする、マグネットを構成するコイルの起磁力の絶対値が増大して
10 マグネットの製造コストが大きくなる問題があった。

また特開平3-141619号公報は、同軸上の外側と内側の2つのコイルに逆向きの電流を流し逆向きの磁場を発生させてこれらを重ね合わせるにより、1つのコイルが作る磁場の不均一性を相殺させ、均一な磁場領域の拡大を計った広領域均一磁場発生用マグネットを開示し
15 ている。

また、本件出願の出願人による特開平9-153408号公報は垂直方向に対向して配置された一对の静磁場発生源のそれぞれが1個の静磁場発生用主コイルユニットおよび複数個の不整磁場補正用コイルユニットを有する超電導磁石装置を開示しているが、これら2種のコイルユニットに流される直流電流の方向については具体的には開示されていない。
20 。

本発明の目的は、広い開口を備えるマグネットにおいて、磁場均一度が従来以上に良好でかつマグネットの外径が小さく高い開放性を有する核磁気共鳴用超電導マグネットを提供することにある。

25 発明の開示

上記の課題を達成するための本発明の第1の特徴は、有限の領域に第

1 の方向に向かう均一磁場を発生させるための、第 1 の方向に関して実質的に同心状に配置された電流搬送手段から構成される静磁場発生源 2 組が、均一磁場領域を間に挟んで対向して配置され、静磁場発生源のそれぞれが少なくとも 4 個の電流搬送手段を備える磁石装置において、第 1 の方向に平行で電流搬送手段のほぼ中心を通る第 1 の軸と、第 1 の軸と垂直に交わりかつ 2 組の静磁場発生源からほぼ等距離にある第 2 の軸との交点を第 1 の点としたとき、第 1 の軸および第 2 の軸および第 1 の点を含む第 1 の平面において、第 1 の点を通るある第 1 の直線が存在し、第 1 の平面における電流搬送手段の断面の幾何学的な中心を、第 1 の直線に投影したとき、静磁場発生源のそれぞれについて、対応する電流搬送手段の電流搬送方向が正負交互に並ぶように電流搬送手段を配置することにある。

本発明の第 2 の特徴は、有限の領域に第 1 の方向に向かう均一磁場を発生させるための、第 1 の方向に関して実質的に同心状に配置された電流搬送手段と外部領域への漏れ磁場を抑制するためのシールド電流搬送手段から構成される静磁場発生源 2 組が、均一磁場領域を間に挟んで対向して配置され、静磁場発生源のそれぞれが少なくとも 4 個の電流搬送手段と少なくとも 1 個のシールド電流搬送手段を備える磁石装置において、第 1 の方向に平行で電流搬送手段のほぼ中心を通る第 1 の軸と、第 1 の軸と垂直に交わり、かつ 2 組の静磁場発生源からほぼ等距離にある第 2 の軸との交点を第 1 の点としたとき、第 1 の軸および第 2 の軸および第 1 の点を含む第 1 の平面において、第 1 の点を通るある第 1 の直線が存在し、第 1 の平面における電流搬送手段の断面の幾何学的な中心を、第 1 の直線に投影したとき、静磁場発生源のそれぞれについて、対応する電流搬送手段の電流搬送方向が正負交互に並ぶように電流搬送手段を配置することにある。

本発明の第3の特徴は、有限の領域に第1の方向に向かう均一磁場を発生させるための、第1の方向に関して実質的に同心状に配置された電流搬送手段から構成される静磁場発生源2組が、均一磁場領域を間に挟んで対向して配置され、静磁場発生源のそれぞれが磁極として機能する強磁性体と少なくとも2個の電流搬送手段を備える磁石装置において、第1の方向に平行で電流搬送手段のほぼ中心を通る第1の軸と、第1の軸と垂直に交わり、かつ2組の静磁場発生源からほぼ等距離にある第2の軸との交点を第1の点としたとき、第1の軸および第2の軸および第1の点を含む第1の平面において、第1の点を通るある第1の直線が存在し、第1の平面における電流搬送手段の断面の幾何学的な中心を、第1の直線に投影したとき、静磁場発生源のそれぞれについて、対応する電流搬送手段の電流搬送方向が正負交互に並ぶように電流搬送手段を配置することにある。

本発明の第4の特徴は、有限の領域に第1の方向に向かう均一磁場を発生させるための、第1の方向に関して実質的に同心状に配置された電流搬送手段と外部領域への漏れ磁場を抑制するためのシールド電流搬送手段から構成される静磁場発生源2組が、均一磁場領域を間に挟んで対向して配置され、静磁場発生源のそれぞれが磁極として機能する強磁性体と少なくとも2個の電流搬送手段と少なくとも1個のシールド電流搬送手段を備える磁石装置において、第1の方向に平行で電流搬送手段のほぼ中心を通る第1の軸と、第1の軸と垂直に交わり、かつ2組の静磁場発生源からほぼ等距離にある第2の軸との交点を第1の点としたとき、第1の軸および第2の軸および第1の点を含む第1の平面において、第1の点を通るある第1の直線が存在し、第1の平面における電流搬送手段の断面の幾何学的な中心を、第1の直線に投影したとき、静磁場発生源のそれぞれについて、対応する電流搬送手段の電流搬送方向が正負

交互に並ぶように電流搬送手段を配置することにある。

本発明の第5の特徴は、有限の領域に第1の方向に向かう均一磁場を発生させるための、第1の方向に関して実質的に同心状に配置された電流搬送手段から構成される静磁場発生源2組が、均一磁場領域を間に挟んで対向して配置され、静磁場発生源のそれぞれが3個の電流搬送手段を備える磁石装置において、第1の方向に平行で電流搬送手段のほぼ中心を通る第1の軸と、第1の軸と垂直に交わり、かつ2組の静磁場発生源からほぼ等距離にある第2の軸との交点を第1の点としたとき、第1の軸および第2の軸および第1の点を含む第1の平面において、第1の平面における電流搬送手段の断面の幾何学的な中心を、第2の軸に投影したとき、静磁場発生源のそれぞれについて、対応する電流搬送手段の電流搬送方向が正負交互に並ぶように電流搬送手段を配置することにある。

本発明の第6の特徴は、有限の領域に第1の方向に向かう均一磁場を発生させるための、第1の方向に関して実質的に同心状に配置された電流搬送手段と外部領域への漏れ磁場を抑制するためのシールド電流搬送手段から構成される静磁場発生源2組が、均一磁場領域を間に挟んで対向して配置され、静磁場発生源のそれぞれが3個の電流搬送手段と少なくとも1個のシールド電流搬送手段を備える磁石装置において、第1の方向に平行で電流搬送手段のほぼ中心を通る第1の軸と、第1の軸と垂直に交わり、かつ2組の静磁場発生源からほぼ等距離にある第2の軸との交点を第1の点としたとき、第1の軸および第2の軸および第1の点を含む第1の平面において、第1の平面における電流搬送手段の断面の幾何学的な中心を、第2の軸に投影したとき、静磁場発生源のそれぞれについて、対応する電流搬送手段の電流搬送方向が正負交互に並ぶように電流搬送手段を配置することにある。

MRI装置に使用するマグネットの磁場について、説明する。

マグネットの中心軸をz軸、r及びθをマグネット中央を原点とする極座標、 $P_n(\cos \theta)$ をn次のルジャンドル関数とすると、マグネット中央部付近におけるz方向磁場は、

$$5 \quad B_z = \sum_{n=0}^{\infty} d_n r^n P_n(\cos \theta) \quad \dots\dots\dots (1)$$

の形に展開して表すことができる。

ここに、 d_0 は均一磁場であり、 $d_1, d_2, d_3, d_4, d_5, d_6, \dots$ は磁場均一度を悪化させる不整磁場の強度である。マグネットが中央面に関して対称な場合は、上記の不整磁場のなかで対称性から
 10 d_1, d_3, d_5, \dots はゼロになる。従って磁場均一度を悪化させる不整磁場として d_2, d_4, d_6, \dots を考えればよい。

MRI用マグネットは、マグネット中央部付近の撮影領域にppmオーダーで均一な磁場を作る必要がある。均一な磁場の発生は、マグネット中央部付近におけるz方向磁場の式1による展開項のうちで不整磁場成分 d_2, d_4, d_6, \dots を低次の項から順に消去していくことによって達成される。式1から、より高次の不整磁場まで消去すると磁場が均一な空間が拡大する性質がある。病院などで使われるMRI装置用のマグネットは、直径が40cm～50cmの領域に±5ppm以内で均一な磁場を発生する必要がある。そのため、一般に2次から8次もしくは
 15 10次の不整磁場すなわち $d_2, d_4, d_6, \dots, d_8, d_{10}$ をゼロにする設計方法がとられる。

上述したように、均一な静磁場を発生するためには、先ず2次の不整磁場すなわち d_2 をゼロにしなければならない。

簡単のために円環線電流が作る磁場を考察する。図 1 3 に示す円環線電流が作る磁場の式 1 による展開項のうちで、 d_z の $\beta = a/b$ についてのプロットを図 1 4 に示す。ここで、 a は円環電流の半径、 b は円環電流の原点からの z 軸方向の距離、 i は電流値であり、このプロットでは $b = 1$ 、 $i = 1$ にした。図 1 4 から分かるように展開係数 d_z は $\beta = 2$ のときゼロになる。すなわち 2 次の不整磁場がゼロになる。この配置はヘルムホルツコイルとして知られている。

MRI 装置用マグネットは、前述したように先ず 2 次の不整磁場すなわち d_z を消去しなければならないが、図 1 4 から分かるように、同方向に電流が流れるコイルだけを使う場合にはコイルの半径をヘルムホルツコイルの配置より小さくすることは不可能である。

そこで、図 1 5 に示すように β が 2 より小さな 2 個の円環電流を考える。円環電流 1 7 5 は半径が a_1 、および電流値が $i = 1$ 、円環電流 1 7 6 は半径が a_2 、および電流値が $i = -0.4$ である。この 2 個のコイルが作る d_z の β に関するプロットを図 1 6 に示す。曲線 1 7 7、1 7 8 がそれぞれ円環電流 1 7 5、1 7 6 に対応する。図 1 6 から分かるように、 β_1 及び β_2 を適切に選ぶことにより、円環電流 1 7 5、1 7 6 がそれぞれ作る d_z 項を絶対値が同一で逆符号とすることができ、2 個の円環電流が作る磁場の和において d_z をゼロにすることができる。つまり、極性の異なるコイルを半径方向に交互に配置することにより、ヘルムホルツコイルより小さな外径のマグネットで 2 次の不整磁場を消去することができる。

次に、2 次及び 4 次の不整磁場を消去した配置を例にとって説明する。図 2 1 に本発明に従って起磁力の絶対値和が最小になるように計算機プログラムにより最適設計したコイル配置を示す。図 2 1 に示すように 4 次までの不整磁場を消去してかつコイルの外径をヘルムホルツコイル

配置より小さくするためには、一方の静磁場発生源に3個全体で6個のコイルが必要である。電流の方向が正および負のコイルが半径方向に交互に並んでいる。また起磁力の絶対値は半径が大きくなる順に大きくしている。

- 5 このコイル配置においてどのように2次及び4次の不整磁場が消去されているかを図22及び図23を用いて説明する。

- 図22は図21に示す各コイルが作る2次の不整磁場を示し、図23は図21に示す各コイルが作る4次の不整磁場を示す。211, 212及び213は図21の#1, #2及び#3コイルの起磁力に対応する2
10 次不整磁場の β に関する感度曲線である。214, 215及び216は図21の#1, #2及び#3コイルの起磁力に対応する4次不整磁場の β に関する感度曲線である。#1, #2及び#3コイルの断面の幾何学的中心の β の値は、0.30, 0.80及び1.46である。従って、例えば#3コイルが作る2次の不整磁場は203で示す値となる。従っ
15 て、図21のコイル配置では#1, #2及び#3コイルがそれぞれ図22の201, 202及び203に示す2次不整磁場を発生し、それらの和がゼロになるように各コイルの位置及び起磁力を設定している。同様に、#1, #2及び#3コイルがそれぞれ図23の204, 205及び206に示す4次不整磁場を発生し、それらの和がゼロになるように各
20 コイルの位置及び起磁力を設定している。

- これらの関係は、次のように定性的に説明できる。前述したように、先ず2次の不整磁場を消去する必要があり、そのためにコイル#2及び#3の位置がほぼ決まる。しかしコイル#3は206に示す4次の不整磁場を発生するので、これを打ち消さなければならないが、図22及び
25 図23の感度曲線から分かるように、コイル#2及び#3の位置及び起磁力を変えただけでは2次及び4次の不整磁場を共にゼロにする解は存

在しない。そこで、新たに半径がより小さく、かつ起磁力が正のコイル
1 を追加して、204に示す4次不整磁場を発生させ、4次の不整磁
場をゼロにする。また起磁力の絶対値和を最小にするために、各感度曲
線のピーク付近を避けて、なるべく感度の小さい位置を選択する。実際
5 には、コイル# 1 は201に示す2次の不整磁場を発生するから、2次
の不整磁場を全体でゼロにし、かつ4次の不整磁場もゼロにするように
調節する必要がある、感度曲線を取り入れた計算機プログラムによって
、正確に最適配置を求める。このように2次及び4次の不整磁場を、ヘ
ルムホルツコイルより小さい半径のコイル群で消去するためには、正と
10 負のコイルを交互に配置する必要があるが、このことは各次数の不整磁
場の感度曲線が図19に示す形になっている事に起因するものであり、
感度曲線は電磁気現象から物理的に決まっているものである。本発明は
、この感度曲線の解析から生まれたものであり、これを利用して得られ
た結果も一義的なものである。

15 ここでは具体的な説明を省略するが、6次以上の高次の不整磁場まで
消去する場合にも同じ議論が成立し、極性の異なるコイルを半径方向に
交互に配置することにより、ヘルムホルツコイルより小さい外径のマグ
ネットが高次までの不整磁場を消去した非常に均一な磁場を発生するマ
グネットを構成できる。またこの構成は、必要な次数までの不整磁場を
20 消去するための最小のコイル数を与え、したがってこれ以外のどんな配
置よりも、各コイルの起磁力の絶対値和が小さい。

このような配置は、図19に示す各次数の不整磁場強度の感度曲線を
用いた計算機プログラムにより求めることができる。その機能を説明す
ることが困難なので、解の性質を定性的に説明する。図20に6次不整
25 磁場強度の一般的な空間分布を示す。図において、原点はマグネットの
中心、 z 軸はマグネットの中心軸、 ρ 軸はマグネットの中心を通り任意

の方向を向いた半径方向の軸、縦軸は6次不整磁場強度である。式1から分かるように、原点における強度はゼロであり原点からの距離が増すに従って、距離の6乗に比例して強度が大きくなる。ただし $P_n(\cos \theta)$ の性質により、方位角 θ に関して、強度が正負の値をとる空間分布となる。従って、例えば6次の不整磁場の空間分布に対応して、正負の極性のコイルを交互に配置することにより、この6次の不整磁場を効率よく打ち消すことができる。正負の極性のコイルを交互に配置することは本発明でクレームしているように、原点を通るある直線に各コイル断面の幾何学的な中心を投影したときに対応する電流の極性が正負交互に並ぶことに一般化できる。

次に、本発明の効果を数値計算の結果を用いて具体的に説明する。図17は本発明に基づいた計算結果であり、コイルの配置と磁場均一度の等高線を同時に表示してある。磁場均一度の等高線は内側から ± 1 , ± 5 , ± 10 ppm である。コイルの電流密度は 100 A/mm^2 、上下コイルの間隔は 1.0 m 、コイルの外直径は 1.7 m に制限している。また、中心磁場強度は 0.4 T であり中心部付近の不整磁場成分は2次から6次までをゼロにしている。

図17から明らかに分かるように、 $z-\rho$ 平面において、第1象限内の各コイル断面の幾何学的な中心を ρ 軸に投影すると、それぞれのコイルに対応する通電電流の方向が正負交互に配列している。本発明によれば、このような配置方法が各コイルの起磁力の絶対値和が最も小さい、すなわち最も合理的な方法である。

図18は本発明に従わない場合の計算結果を示す。コイルの電流密度、中心磁場強度、消去した不整磁場成分の次数等は図17と同じである。図18に示す計算例では、 $z-\rho$ 平面における各コイルの断面の幾何学的な中心を、 $z-\rho$ 平面において原点を通るいかなる直線に投影して

も、それぞれのコイルに対する通電電流の方向が正負方向に並ばないこと、すなわち、本発明に従わないことが分かる。図 1 8 の計算例を図 1 7 の計算例と比較すると、発生する磁場の空間分布はほぼ同じであるが、それを達成するためのコイルの起磁力の絶対値和が約 1.4 倍大きく、またコイルの数も全体で 2 個増加することが分かる。すなわち、本発明の最も大きな効果は、ある指定された空間分布を持つ磁場分布を発生するためのコイル配置の中で、最も起磁力の絶対値和が小さいコイル配置を与えることである。図 1 8 に示す本発明に従わないコイル配置は、図 1 7 に示す本発明に従ったコイル配置に比較して約 1.4 倍、起磁力の絶対値和が大きくコイル数も 2 個増加することから、コイル間の電磁力の増大、支持構造物の複雑化と重量の増加、冷却重量の増大等の様々なデメリットを生じ、結果としてマグネットのコストを著しく増大するものであり、非常に無駄の多い設計方法であることが分かる。また図 1 7 に示す本発明に基づいた計算結果では、平均半径の最も大きなコイルの起磁力の絶対値が他のコイルの起磁力の絶対値より大きく、また第 1 象限内の各コイルを ρ 軸に投影したときに各コイルの起磁力の絶対値がその大きさの順に並ぶことが分かる。このような起磁力の設定方法も全コイルの起磁力の絶対値和を最小にするための条件である。

なお、米国特許第 5,410,287 号公報の開示しているオープン型 MRI 装置用磁石装置は水平磁場方式を対象としているが、そのコイル配置は以上で説明した図 1 8 のコイル配置に類似している。

また、全身用 MRI では直径が 40 cm ~ 50 cm の領域に ± 5 ppm 以内で均一な静磁場を発生する必要がある。そのためには、少なくとも 8 次までの不整磁場をゼロにする必要があり、自由度の関係から少なくとも 4 個のコイルが必要である。6 次まで消去する設計の場合は、磁場均一度を支配するのは 8 次の不整磁場となることから、8 次の不整磁

1 2

場の強度をできるだけ小さくする必要があり、そのためには各コイルの起磁力が小さい程良い。ここでは計算例を示していないが、コイル数が3個の場合にも図17及び図18と同様な計算をすることができて、3個のコイルを半径方向に正負交互に配置すると起磁力の絶対値和が最小となることが分かる。

クライオスタットや低温容器の寸法上の制約で必要な数のコイルを半径方向に配置できない場合があるが、その場合には低温容器の内壁に沿ってコイルを配置すればよい。このようなコイルの一般化した配置方法が本発明で開示したところであり、その具体的な例を実施例を用いて以下に説明する。

図面の簡単な説明

図1は本発明の実施例の超電導磁石を用いた開放型MRI装置の斜視図。

図2は本発明の実施例の超電導磁石の断面図。

図3は本発明の実施例の超電導磁石の断面図。

図4は本発明の実施例の超電導磁石の断面図。

図5は本発明の実施例の超電導磁石の断面図。

図6は本発明の実施例の超電導磁石の断面図。

図7は本発明の実施例の超電導磁石の断面図。

図8は本発明の実施例の超電導磁石の断面図。

図9は本発明の実施例の超電導磁石の断面図。

図10は本発明の実施例の超電導磁石の断面図。

図11は本発明の実施例の超電導磁石の断面図。

図12は本発明の実施例の超電導磁石の断面図。

図13は円環電流の説明図。

図14は図13に示す円環電流が発生する2次の不整磁場強度の感度曲線を示す図。

図15は2つの円環電流の説明図。

5 図16は図15に示す2つの円環電流が発生する2次の不整磁場強度の感度曲線を示す図。

図17は本発明のコイル配置とその磁場均一度の等高線の数値計算例を示す図。

図18は本発明の比較例のコイル配置とその磁場均一度の等高線の数値計算例を示す図。

10 図19は図13に示す円環電流が発生する2次から6次までの不整磁場強度の感度曲線を示す図。

図20は6次の不整磁場の空間分布を示す3次元プロット。

図21は本発明の原理に従って起磁力の絶対値和が最小となるように計算機プログラムにより最適設計したコイルの配置を示す。

15 図22は図21に示す各コイルが作る2次の不整磁場を示す。

図23は図22に示す各コイルが作る4次の不整磁場を示す。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の実施例を図1乃至図12により具体的に説明する。

20 図1は、本発明の実施例による超電導マグネット1を用いた開放型超電導MRI装置の斜視図。図2は、図1の開放型MRI装置の構成要素のうち、超電導マグネット1の図1におけるz-x平面での断面図。

図1に示すMRI装置は、上下の超電導マグネットアセンブリ6、7によって開放領域2にz軸方向の均一な磁場を発生し、開放領域2の中央部でMRI画像の撮影を可能にしている。患者4はベッド及び移動式
25 テーブル3により、撮影部位が開放領域2の中央部に位置するように搬

送される。また、上下の超電導マグネットアセンブリは支柱状外部強磁性体 10 によって磁氣的に連結されていて漏れ磁場を抑制する構成となっている。この構成のMRIでは、撮影中の患者が受ける閉所感が著しく小さくなり、むしろ開放感を得ることができるため、撮影に対する心理的な圧迫感を著しく低減することができる。また、医師または検査技師 5 は撮影中の患者 4 に対してアクセスが非常に容易となる。特に撮影中の部位へのアクセスが可能となるため、IVR (Interventional Radiology) が可能となり、医療の可能性を大きく広げる。

更に図 1 の構成のMRI装置の利点として、静磁場の方向が人体の長手方向に関して垂直であるため、NMRシグナルを受信するプローブにソレノイドコイルを使用できることが挙げられる。このソレノイド型のプローブは、水平磁場型MRIで用いられる鞍型またはバードケージ型のプローブに比較して原理的に 1.4 倍感度が高い、従って中心磁場強度が同一の場合、図 1 に示す構成の垂直磁場方式MRIは、従来の水平磁場型MRI装置に比較してより高精細な断層画像をより高速に撮影することができる。

上記のように、図 1 に示すコンセプトのMRI装置は様々な利点があるが、構造的には上下のマグネットアセンブリの直径を如何に小さくできるかということが高い開放性を達成する鍵である。本発明はまさにこの点に関するものであり、外径が小さくかつ製造コストが安価で、しかも均一な静磁場を発生するマグネットアセンブリの構成を提供するものである。

次に、図 2 を用いてマグネットアセンブリの構成を説明する。上下のマグネットアセンブリ 6, 7 は漏れ磁場を抑制するために外周部を強磁性体で包囲している。具体的には、上下の真空容器 11, 11' の周囲

を円盤状外部強磁性体 8, 8' 及び円筒状外部強磁性体 9, 9' で包囲し、上下を支柱状外部強磁性体 10 によって磁氣的に連結している。ここで用いる外部強磁性体としては、磁氣的に強磁性を示すものであればよく、種々の材料が使用できるが、磁氣的特性、コスト、機械強度からすれば、一般には鉄が望ましい。また、強磁性体の重量を軽減したい場合には、透磁率の高い材料を使うこともできる。このように周囲を外部強磁性体で囲むことで、装置外部に発生する磁束について磁路が形成されるので、漏洩磁場が遠方にまで広がることを抑制できる。

メイン超電導コイル 13, 13'、14, 14'、15, 15' 及び 16, 16' はマグネット中央の均一磁場領域を挟んで上下にほぼ対称かつ z 軸に関してほぼ同心状に設置されていて、垂直方向すなわち z 軸方向の均一な磁場を発生する。上下の超電導コイルはそれぞれの冷却容器 12, 12' 内部に設置され、上下の冷却容器はそれぞれ真空容器 11, 11' に内包されている。さらに、図 2 では簡単のため省略したが、超電導コイルを支持する構造があり、また真空容器と冷却容器の間には輻射熱の侵入を防ぐ熱シートがある。冷却容器内部には液体ヘリウムが溜められ、超電導コイルを極低温の 4.2 K に冷却する。

上下の真空容器はその間にある連結管 17 によって所定の距離を維持して保持される。この連結管 17 は機械的に上下の真空容器 11, 11' を支える働きをしているが、上下の冷却容器を熱的に接続する働きを持たせても良い。そうすることで、冷凍機を上下に 1 台ずつ設ける必要がなくなり、システムに 1 台の冷却機で間に合わせることが可能になる。また、連結管 17 及び支柱状強磁性体 10 の本数も図示の 2 本に限定する必要はなく、3 本、4 本と増やすこともできるし、開放感を得るためには、片持ちの 1 本の支柱としてもよい。

本発明では、上下の各マグネットアセンブリの内部の 4 個のメイン超

電導コイル13, 13', 14, 14', 15, 15' 及び16, 16' はその極性が正負交互に並ぶように配列されている。正確には、マグネットの中心軸であるz軸を含む任意の平面（ここでは説明のためz-x平面とする）の上でマグネットアセンブリの中心を通るある直線18
5 があり、z-x平面の第1象限における各超電導コイルの断面の幾何学的な中心を直線18に投影したとき、各コイルに対応する通電電流の極性が正負交互に並ぶ。すなわち、コイル16は主磁場を発生する方向に通電されこの方向を正方向とすれば、コイル13, 15は負方向、コイル14は正方向に通電される。

10 また、図から分かるように各コイルの起磁力の絶対値はコイル16, 15, 14, 13の順番に大きく、z-x平面における第1象限内の各コイルを直線18に投影したときに各コイルの起磁力の絶対値がその大きさの順に並ぶことが分かる。更に平均半径の最も大きいコイル16の起磁力の絶対値が最も大きい。このような起磁力の設定方法も全コイル
15 の起磁力の絶対値和を最小にするための条件である。

各コイルの位置と起磁力は磁場分布が均一になるように計算に基づいて設計されている。均一な磁場を発生するコイル配置は無限にあるが、発明の開示の項で記述したようにこの配置方法が最も起磁力の絶対値和が小さくなり、マグネットを最も安価に作ることができる。更に起磁力
20 の絶対値和が小さいので、各コイルの断面積が小さくなり、マグネットアセンブリの直径を小さくすることができる。また本実施例は2次から8次までの不整磁場をゼロにする設計であり、そのために各マグネットアセンブリ内にそれぞれ4個のコイルが配置されている。その結果、マグネット中心部に発生する磁場の均一度は $\pm 4 \text{ ppm} / 45 \text{ cm}$ ds
25 v (diameter of spherical volume) であり、全身用MRIとして十分なスペックを達成している。

以下では、本発明の他の実施形態を説明する。

図3は、本発明の他の実施例による開放型MRI用超電導マグネットの断面図である。本実施例は、図1及び図2に示した超電導マグネットと構成がほぼ同じであるが、漏れ磁場を抑制する外部強磁性体の重量を低減するために、超電導シールドコイル29, 29'がある点異なる。
5 漏れ磁場シールド方式の通称に従えば、図2の実施例はパッシブシールド方式、図3の実施例はハイブリッドシールド方式である。図3中の超電導シールドコイル29, 29'を除いたメイン超電導コイル25, 25'、26, 26'、27, 27'、28, 28'のz-x平面の第1象限における断面の幾何学的な中心を直線30（仮想的に想定したものである。）に投影すると、対応する電流の方向が正負交互に並ぶように配置されている。
10

図4は、本発明の他の実施例による開放型MRI装置用超電導マグネットの断面図である。本実施例はアクティブシールド方式超電導マグネットを示している。本実施例はシールドコイルのみで漏れ磁場を抑制するので鉄などによる磁気シールド体はなく最も軽量である。図4中でシールドコイル39, 39'を除いたメイン超電導コイル34, 34'、35, 35'、36, 36'、37, 37'、38, 38'のz-x平面の第1象限における断面の幾何学的な中心を直線40に投影すると、
15 対応する電流の方向が正負交互に並ぶように配置されている。
20

以上の実施例では、マグネットアセンブリは基本的に空心コイルで均一な磁場を発生し、外部強磁性体またはシールドコイルによって漏れ磁場を抑制する構成である。以下では均一磁場の発生に積極的に磁極として機能する強磁性体を利用した場合における本発明の実施例を開示する。
25 図5から図12は本発明の他の実施例による開放型MRI用超電導マグネットの断面図である。

図5に示すマグネットでは、円盤状外部強磁性体41, 41'の内側に設けた磁極状強磁性体44, 44'が中心磁場強度を高める作用をして、超電導コイルが負担する中心磁場強度を低減し超電導コイルの起磁力の絶対値和を低減する設計である。磁場の均一度は主に超電導コイルの配置と起磁力配分で達成するため、その配置は本発明に従っている。

すなわち、メイン超電導コイル48, 48'、49, 49'、50, 50'、51, 51'のz-x平面の第1象限における断面の幾何学的な中心を直線52に投影すると、各コイルに対応する通電電流の方向が正負交互になるように配置されている。

図6に示すマグネットは図5に示すマグネットよりも更に磁極を大きくして、超電導コイル60, 60'、61, 61'の起磁力の負担を更に小さくしている。本実施例では磁極の形状を最適化して、磁極だけでもある程度均一な磁場を発生する構成である。従って超電導コイルの数は少なくてもよく、本実施例では上下のそれぞれのマグネットアセンブリ内に2個で十分に均一な磁場を発生する。発明の開示の項で説明したように2個の超電導コイル60, 60'、61, 61'は通電電流の方向が逆であり、小さなマグネットアセンブリ内で2次の不整磁場を消去している。すなわち外側の超電導コイルが主磁場を発生する方向、内側の超電導コイルがその逆の方向に通電される。

図7に示すマグネットは、最適化された形状を持つ磁極により概ね均一な磁場を発生し、更に磁場の均一度を上げるためにそれぞれのマグネットセンブリ内に3個の超電導コイルを配置している。メイン超電導コイル70, 70'、71, 71'、72, 72'は限られた半径の中で最小の起磁力で均一な磁場を発生するため、本発明にしたがって通電電流の極性が図7に示すように直線73に投影した場合に正負交互に配列するように配置されている。

図8に示すマグネットは、図7に示すマグネットとほぼ同じ構成であるが、漏れ磁場を抑制する外部強磁性体の重量を低減するために超電導シールドコイル84、84'が配置されている点が異なる。本構成においても、限られた半径の中で最小の起磁力で均一な磁場を発生するため、

5 シールドコイル以外のメイン超電導コイル81、81'、82、82'、83、83'は本発明にしたがって通電電流の極性が図8に示すように直線85に投影した場合に正負交互に配列するように配置されている。

図9と図10は、磁極と超電導コイルの組み合わせで均一な磁場を発生する開放型MRI用超電導マグネットの他の実施例である。両者とも基本的に、磁極は中心磁場強度を強めてコイルの起磁力を低減する働きをし、磁場の均一度はコイルの配置で達成するコンセプトのマグネットである。磁極状強磁性体89、89'、及び101、101'はその形状が最適化されているが、マグネット中央部の撮像領域から離れている

10 ので磁極形状だけでは均一な磁場を発生できない。そこで図9及び図10に示す実施例では片側4個及び3個の超電導コイルを用いて均一な磁場を発生する。また図10の実施例では、大きな起磁力の端部コイルを配置可能なように真空容器102及び低温容器103の外周部が膨らんだ形状を有している。またこのような形状にすることにより、磁極状強

15 磁性体を撮像領域に近づけることが可能なので、磁極が負担する中心磁場強度を強くすることができて、超電導コイルの起磁力を低減することができる。両者ともに限られた半径の中で最小の起磁力で均一な磁場を発生するため、本発明にしたがって通電電流の極性が図9または図10に示すように直線97またはx軸108に投影した場合に正負交互に配

20 列するように配置されている。

図11及び図12は主に起磁力低減のために低温容器の内部に強磁性

20

体要素を配置した実施例を示す。漏れ磁場の抑制方法は、図11がパッシブシールド方式、図12がアクティブシールド方式である。内部強磁性体119、119'、120、120'及び131、131'、132、132'は円環形状をしており超電導コイルの間に配置される。強磁性体要素をこの位置に配置すると、効果的にコイルの起磁力を低減できる効果がある。本実施例においても、限られた半径の中で最小の起磁力で均一な磁場を発生するため、本発明にしたがってメインコイルを構成する超電導コイルの通電電流の極性が図11または図12に示すように直線121または直線133に投影した場合に正負交互に配列するように配置されている。

以上に具体的な実施例を用いて本発明を説明してきた。前述した実施例ではコイルは全て超電導コイルであるが、本発明の内容は超電導コイルのみに限定されるものではなく、例えば銅線などを用いたコイルであってもよく、更に電流を搬送するものであればいかなるものでも良い。本発明は前述したように様々な実施形態が考えられるが、当然のことながら本発明はここで開示したいいかなる実施例によっても限定されるものではない。

以上に説明した如く、開放型MRI用超電導磁石装置において、広い開口を備え、漏洩磁場が少なく、高い磁場強度において、時間的に安定で広い均一磁場発生領域を得られる超電導磁石を、その直径が小さくすなわち高い開放性と良好な検査対象である患者へのアクセスを可能にし、更に低廉な製造原価で提供することができる。

本発明によれば、高い開放性と、良好な検査対象へのアクセスが可能なMRI装置を実現できる。

産業上の利用可能性

以上説明したように、本発明にかかる磁石装置は医療用MRI装置用

磁石装置として有用であり、特にオープン型垂直磁場方式MRI装置用超電導磁石装置に適用される。

請 求 の 範 囲

1. 有限の領域に第1の方向に向かう均一磁場を発生させるための、前記第1の方向に関して実質的に同心状に配置された電流搬送手段から構成される静磁場発生源2組が、前記領域を間に挟んで対向して配置され、前記静磁場発生源のそれぞれが少なくとも4個の該電流搬送手段を備える磁石装置において、該第1の方向に平行で該電流搬送手段のほぼ中心を通る第1の軸と、前記第1の軸と垂直に交わり、かつ前記2組の静磁場発生源からほぼ等距離にある第2の軸との交点を第1の点としたとき、前記第1の軸および前記第2の軸および前記第1の点を含む第1の平面において、前記第1の点を通るある第1の直線が存在し、前記第1の平面における前記電流搬送手段の断面の幾何学的な中心を、前記第1の直線に投影したとき、前記静磁場発生源のそれぞれについて、対応する前記電流搬送手段の電流搬送方向が正負交互に並ぶことを特徴とする磁石装置。
2. 有限の領域に第1の方向に向かう均一磁場を発生させるための、前記第1の方向に関して実質的に同心状に配置された電流搬送手段と外部領域への漏れ磁場を抑制するためのシールド電流搬送手段から構成される静磁場発生源2組が、前記領域を間に挟んで対向して配置され、前記静磁場発生源のそれぞれが少なくとも4個の該電流搬送手段と少なくとも1個のシールド電流搬送手段を備える磁石装置において、該第1の方向に平行で該電流搬送手段のほぼ中心を通る第1の軸と、前記第1の軸と垂直に交わり、かつ前記2組の静磁場発生源からほぼ等距離にある第2の軸との交点を第1の点としたとき、前記第1の軸および前記第2の軸および前記第1の点を含む第1の平面において、前記第1の点を通るある第1の直線が存在し、前記第1の平面における前記電流搬送手段の

23

断面の幾何学的な中心を、前記第1の直線に投影したとき、前記静磁場発生源のそれぞれについて、対応する前記電流搬送手段の電流搬送方向が正負交互に並ぶことを特徴とする磁石装置。

3. 有限の領域に第1の方向に向かう均一磁場を発生させるための、前記第1の方向に関して実質的に同心状に配置された電流搬送手段から構成される静磁場発生源2組が、前記領域を間に挟んで対向して配置され、前記静磁場発生源のそれぞれが磁極として機能する強磁性体と少なくとも2個の該電流搬送手段を備える磁石装置において、該第1の方向に平行で該電流搬送手段のほぼ中心を通る第1の軸と、前記第1の軸と垂直に交わり、かつ前記2組の静磁場発生源からほぼ等距離にある第2の軸との交点を第1の点としたとき、前記第1の軸および前記第2の軸および前記第1の点を含む第1の平面において、前記第1の点を通るある第1の直線が存在し、前記第1の平面における前記電流搬送手段の断面の幾何学的な中心を、前記第1の直線に投影したとき、前記静磁場発生源のそれぞれについて、対応する前記電流搬送手段の電流搬送方向が正負交互に並ぶことを特徴とする磁石装置。

4. 有限の領域に第1の方向に向かう均一磁場を発生させるための、前記第1の方向に関して実質的に同心状に配置された電流搬送手段と外部領域への漏れ磁場を抑制するためのシールド電流搬送手段から構成される静磁場発生源2組が、前記領域を間に挟んで対向して配置され、前記静磁場発生源のそれぞれが磁極として機能する強磁性体と少なくとも2個の該電流搬送手段と少なくとも1個のシールド電流搬送手段を備える磁石装置において、該第1の方向に平行で該電流搬送手段のほぼ中心を通る第1の軸と、前記第1の軸と垂直に交わり、かつ前記2組の静磁場発生源からほぼ等距離にある第2の軸との交点を第1の点としたとき、前記第1の軸および前記第2の軸および前記第1の点を含む第1の平面

において、前記第1の点を通るある第1の直線が存在し、前記第1の平面における前記電流搬送手段の断面の幾何学的な中心を、前記第1の直線に投影したとき、前記静磁場発生源のそれぞれについて、対応する前記電流搬送手段の電流搬送方向が正負交互に並ぶことを特徴とする磁石装置。

5 5. 有限の領域に第1の方向に向かう均一磁場を発生させるための、前記第1の方向に関して実質的に同心状に配置された電流搬送手段から構成される静磁場発生源2組が、前記領域を間に挟んで対向して配置され、前記静磁場発生源のそれぞれが3個の該電流搬送手段を備える磁石装置において、該第1の方向に平行で該電流搬送手段のほぼ中心を通る第1の軸と、前記第1の軸と垂直に交わり、かつ前記2組の静磁場発生源からほぼ等距離にある第2の軸との交点を第1の点としたとき、前記第1の軸および前記第2の軸および前記第1の点を含む第1の平面において、前記第1の平面における前記電流搬送手段の断面の幾何学的な中心を、前記第2の軸に投影したとき、前記静磁場発生源のそれぞれについて、対応する前記電流搬送手段の電流搬送方向が正負交互に並ぶことを特徴とする磁石装置。

20 6. 有限の領域に第1の方向に向かう均一磁場を発生させるための、前記第1の方向に関して実質的に同心状に配置された電流搬送手段と外部領域への漏れ磁場を抑制するためのシールド電流搬送手段から構成される静磁場発生源2組が、前記領域を間に挟んで対向して配置され、前記静磁場発生源のそれぞれが3個の該電流搬送手段と少なくとも1個のシールド電流搬送手段を備える磁石装置において、該第1の方向に平行で該電流搬送手段のほぼ中心を通る第1の軸と、前記第1の軸と垂直に交わり、かつ前記2組の静磁場発生源からほぼ等距離にある第2の軸との交点を第1の点としたとき、前記第1の軸および前記第2の軸および前

記第1の点を含む第1の平面において、前記第1の平面における前記電流搬送手段の断面の幾何学的な中心を、前記第2の軸に投影したとき、前記静磁場発生源のそれぞれについて、対応する前記電流搬送手段の電流搬送方向が正負交互に並ぶことを特徴とする磁石装置。

5 7. 請求の範囲第1乃至4項記載の磁石装置において、前記第1の平面において前記電流搬送手段の断面の幾何学的な中心を前記第1の直線に投影したとき、前記静磁場発生源のそれぞれについて、対応する前記電流搬送手段の起磁力の絶対値が、該第1の直線上で降べきまたは昇べき順に並ぶことを特徴とする磁石装置。

10 8. 請求の範囲第5または6項記載の磁石装置において、前記第1の平面において前記電流搬送手段の断面の幾何学的な中心を前記第2の軸に投影したとき、前記静磁場発生源のそれぞれについて、対応する前記電流搬送手段の起磁力の絶対値が、該第2の軸上で降べきまたは昇べき順に並ぶことを特徴とする磁石装置。

15 9. 請求の範囲第1乃至8項記載の磁石装置において、前記静磁場発生源のそれぞれについて、前記電流搬送手段のうちで最も平均半径が大きい電流搬送手段の起磁力の絶対値が他の電流搬送手段の起磁力の絶対値より大きいことを特徴とする磁石装置。

20 10. 請求の範囲第1乃至9項記載の磁石装置において、該静磁場発生源が1乃至複数の磁界の形成を補助する強磁性体を有して構成されることを特徴とする磁石装置。

11. 請求の範囲第10項記載の磁石装置において、該強磁性体が磁極として機能する強磁性体を有して構成されることを特徴とする磁石装置。

25 12. 請求の範囲第1乃至11項記載の磁石装置において、該磁石装置が該2組の静磁場発生源の外側を覆って磁路を形成し漏れ磁場を抑制す

26

る外部強磁性体を有して構成されることを特徴とする磁石装置。

13. 請求の範囲第12項記載の磁石装置において、該外部強磁性体が円盤状強磁性体および支柱状強磁性体を有して構成されることを特徴とする磁石装置。

5 14. 請求の範囲第1乃至13項記載の磁石装置において、該電流搬送手段が超導電特性を有する物質から構成され、前記2組の静磁場発生源が前記電流搬送手段を冷却し超導電特性を示す温度まで冷却し維持するための冷却手段を有することを特徴とする磁石装置。

15. 請求の範囲第1乃至14項記載の磁石装置を用いたMRI装置。

10

16. 測定対象を載置する台の面に対して、主たる磁束方向が垂直となるように磁場を印加する請求の範囲1乃至14項記載の磁石装置を有するMRI装置。

17. 被検者を受け入れる空間を挟んで垂直方向に対向して配置された
15 第1および第2の静磁場発生源を有し、上記第1および第2の静磁場発生源はそれぞれその垂直方向の中心軸と同心に配置された3個以上の静磁場発生用コイルユニットを有し、上記それぞれの静磁場発生源の3個以上の静磁場発生用コイルユニットに流される直流電流の方向は、上記垂直方向の中心軸と直交しかつ上記第1および第2の静磁場発生源から
20 ほぼ等距離にある水平軸を含む平面内の上記中心軸と水平軸の交点を通る直線でそれぞれの3個以上のユニットコイルから見て上記水平軸から遠ざかる側の直線上への上記それぞれ3個以上のコイルユニットの断面の幾何学的中心の投影位置を基準として、それぞれ正負交互となるように定められることを特徴とするオープン型垂直磁場方式MRI装置用超
25 電導磁石装置。

18. 被検者を受け入れる広い開口部を有する空間を挟んで垂直方向に

対向して配置された一对の静磁場発生源を有し、上記一对の静磁場発生源のそれぞれはその垂直方向の中心軸と同心に配置され第1の直径を有する静磁場発生用主コイルユニットと同様に中心軸と同心に配置され上記第1の直径より小さな直径を有する複数個の不整磁場補正用コイルユニットおよび同様に中心軸と同心に配置されかつ上記第1の直径とほぼ同一の直径を有し、上記空間に関して上記静磁場発生用主コイルユニットより遠い位置に配置されている磁場漏洩を抑止するためのシールドコイルユニットを有し、上記それぞれの静磁場発生源の静磁場発生用主コイルユニットおよび複数個の不整磁場補正用コイルユニットに流される直流電流の方向は、上記垂直方向の中心軸と直交しかつ上記一对の静磁場発生源からほぼ等距離にある水平軸を含む平面内の上記中心軸と水平軸の交点を通る直線で上記静磁場発生用主コイルユニットおよび上記複数の不整磁場補正用コイルユニットから見て上記水平軸から遠ざかる側の直線上への上記静磁場発生用主コイルユニットおよび上記複数個の不整磁場補正用コイルユニットの断面の幾何学的中心の投影位置を基準として、それぞれ正負交互となるように定めると共に上記シールドコイルユニットに流される直流電流の方向は上記静磁場発生用主コイルユニットに流される電流の方向の逆となるように定めることを特徴とするオープン型垂直磁場方式MRI装置用超電導磁石装置。

19. 有限の領域に第1の方向に向かう均一磁場を発生させるための前記領域を間に挟んで対向配置された一对の静磁場発生源を有し、前記各静磁場発生源は同心円状に配置された少なくとも2個の電流搬送手段を備えた磁石装置において、

前記少なくとも2個の電流搬送手段は互いに離間して同心円状に配置されており、かつ前記第1の方向に平行かつ前記電流搬送手段のほぼ中心を通る第1の軸と、前記第1の軸に直交かつ前記各静磁場発生源から

ほぼ等距離の位置を通る第2の軸との交点を第1の点としたとき、前記第1の軸、第2の軸、第1の点を含む第1の平面上の第1の点を通るある第1の直線に対し、前記電流搬送手段の断面の幾何学的中心を投影したとき、投影された電流搬送手段の電流搬送方向が正負交互に並ぶよう電流搬送手段が配置されていることを特徴とする磁石装置。

20. 被験者を受け入れる空間を挟んで対向して配置された第1及び第2の静磁場発生源を有し、上記第1及び第2の静磁場発生源はそれぞれの中心を通る中心軸と同心に配置された3個以上の静磁場発生用コイルユニットを有し、前記中心軸上に前記第1及び第2の静磁場発生源からほぼ等距離にある中心点を基準として前記中心軸を含む平面内に前記中心軸に直交する方向に延びる第1の線分及び前記中心点を基準として前記平面内に最も内側かつ前記空間に対して最も近接する前記静磁場発生用コイルユニットの方向に延びる第2の線分で挟まれた角度内で、前記中心点を通る任意の直線上に第1の線分を挟んだ各静磁場発生用コイルユニットの断面の幾何学的中心を投影した時、その投影点の並びに従って静磁場発生用コイルユニットの電流方向が正負交番となるよう配置されることを特徴とするオープン型垂直磁場方式MRI装置用超電導磁石装置。

21. 被験者を受け入れる広い開口部を有する空間を挟んで対向して配置された一对の静磁場発生源を有し、前記一对の静磁場発生源はそれぞれの静磁場発生源の中心を通る中心軸と同心に配置され第1の直径を有する静磁場発生用主コイルユニットと、前記中心軸と同心に配置され前記第1の直径より小さな直径を有する複数個の不整磁場補正用コイルユニットと、前記中心軸と同心に配置されかつ前記第1の直径とほぼ同一の直径を有し前記空間に関して前記静磁場発生用主コイルユニットより遠い位置に配置されている磁場漏洩を抑止するためのシールドコイルユ

- ニットを有し、前記中心軸上に前記それぞれの静磁場発生源からほぼ等距離にある中心点を基準として前記中心軸を含む平面内に前記中心軸に直交する方向に延びる第1の線分及び前記中心点を基準として前記平面内に最も内側かつ前記空間に対して最も近接する前記不整磁場補正用コイルユニットの方向に延びる第2の線分で挟まれた角度内で、前記中心点を通る任意の直線上に第1の線分を挟んだ前記静磁場発生用主コイルユニット及び前記複数個の不整磁場補正用コイルユニットの断面の幾何学的中心を投影した時、その投影点の並びに従って前記静磁場発生用主コイルユニット及び前記複数個の不整磁場補正用コイルユニットの電流方向が正負交番となるよう配置されると共に、前記シールドコイルユニットに流される直流電流の方向は前記静磁場発生用主コイルユニットに流される電流の方向の逆となるように定めることを特徴とするオープン型垂直磁場方式MRI装置用超電導磁石装置。

1/12

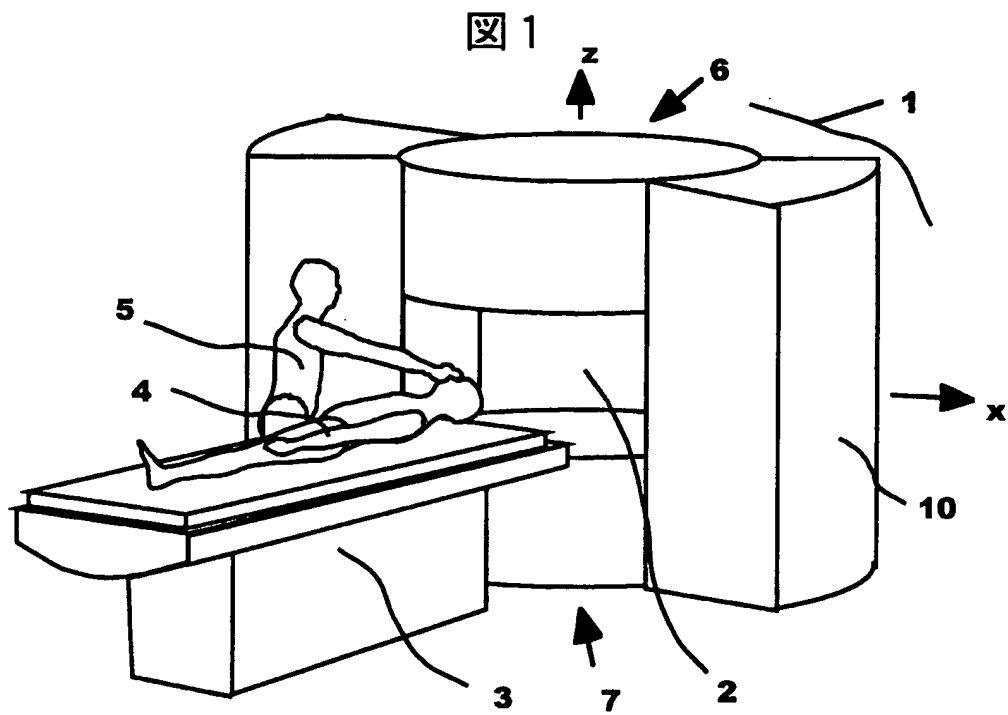
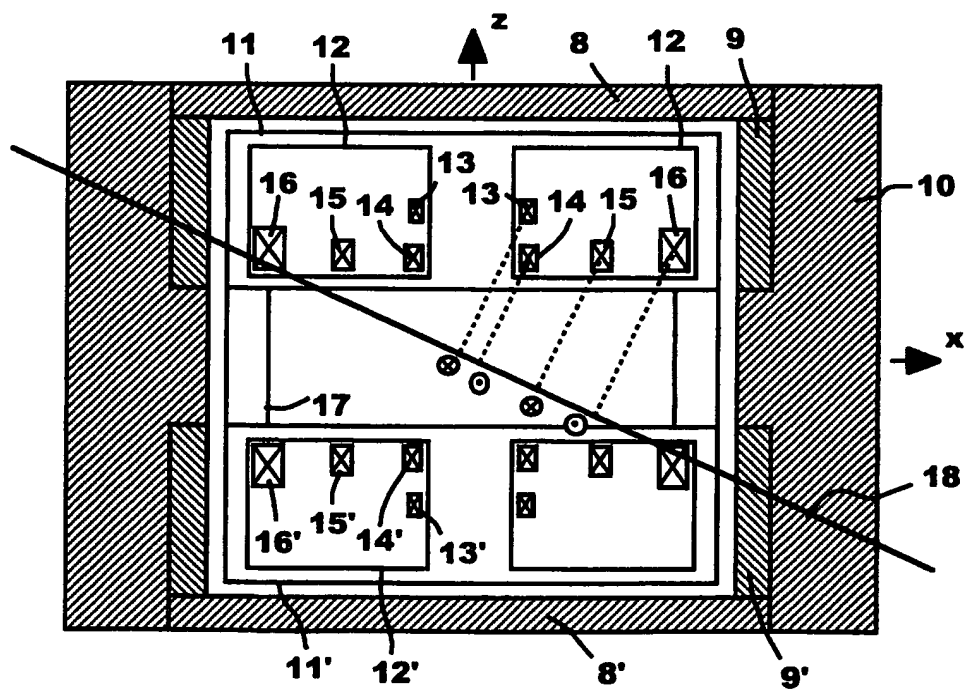


図 2



2/12

図 3

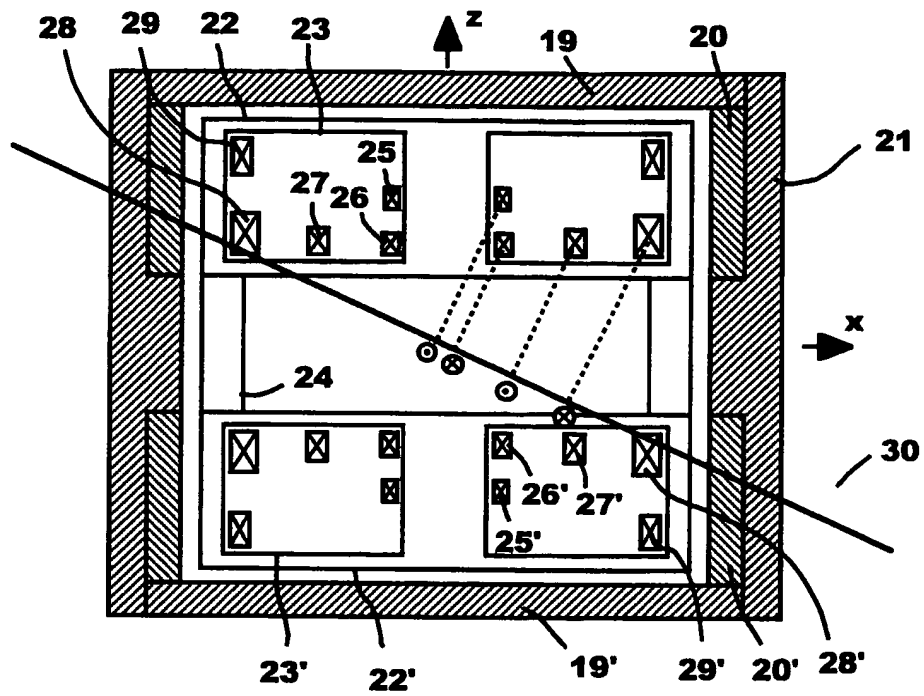
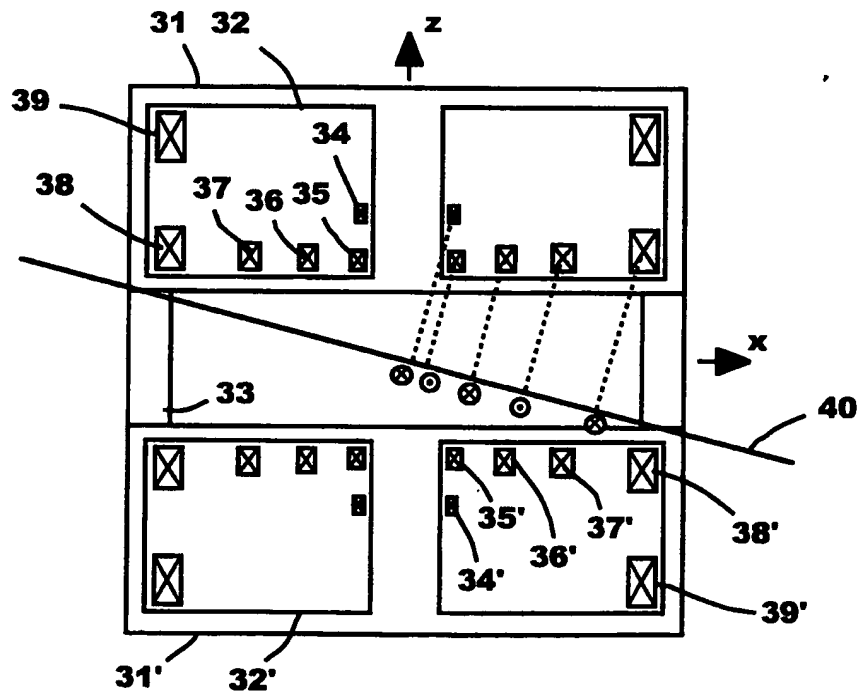


図 4



3/12

图 5

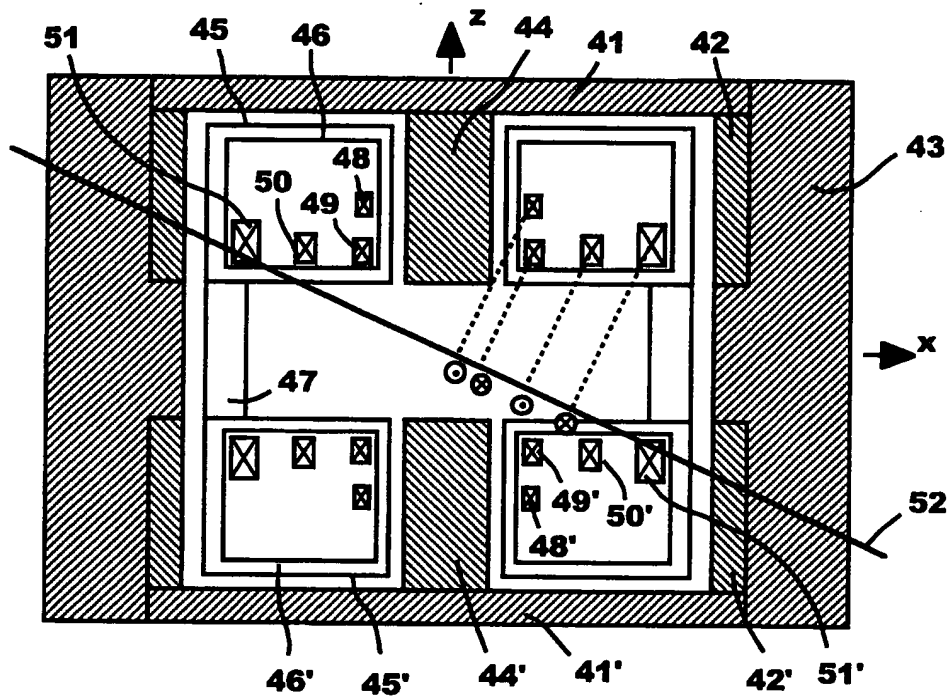
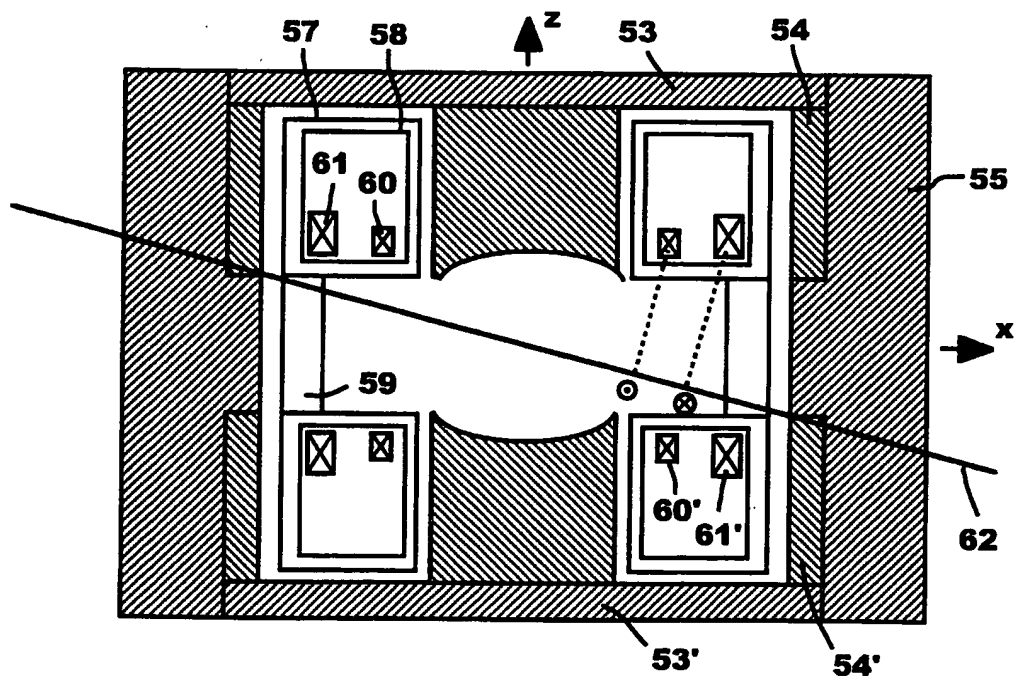


图 6



4/12

図 7

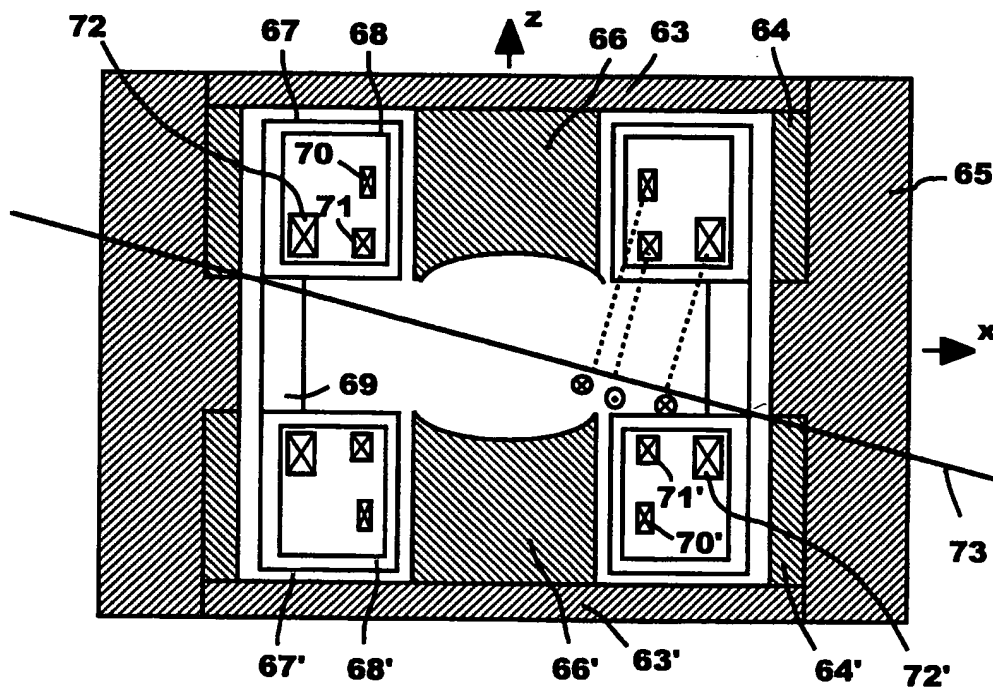
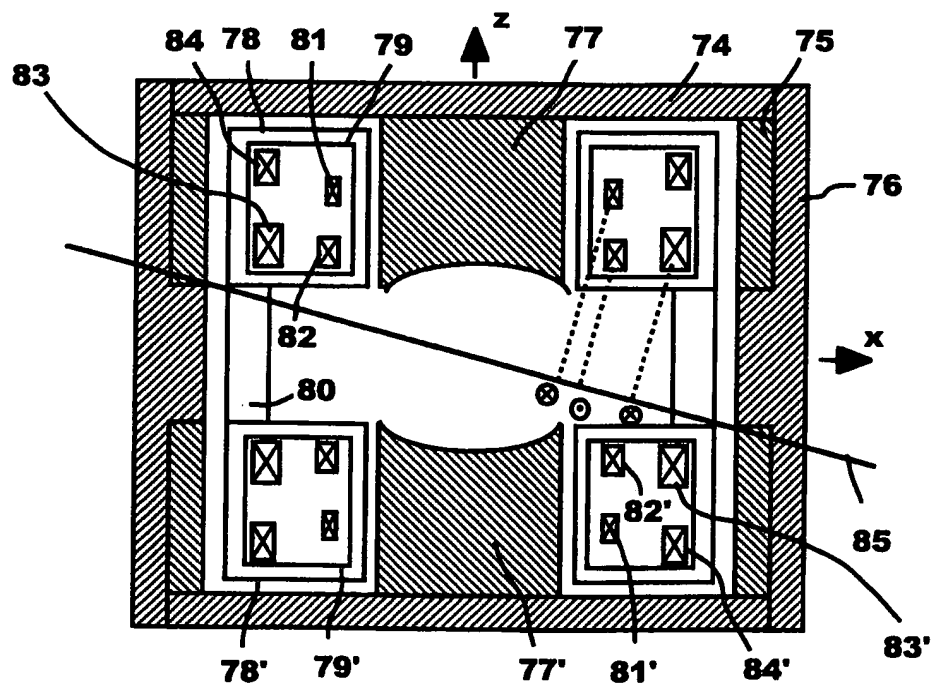


図 8



5/12

図 9

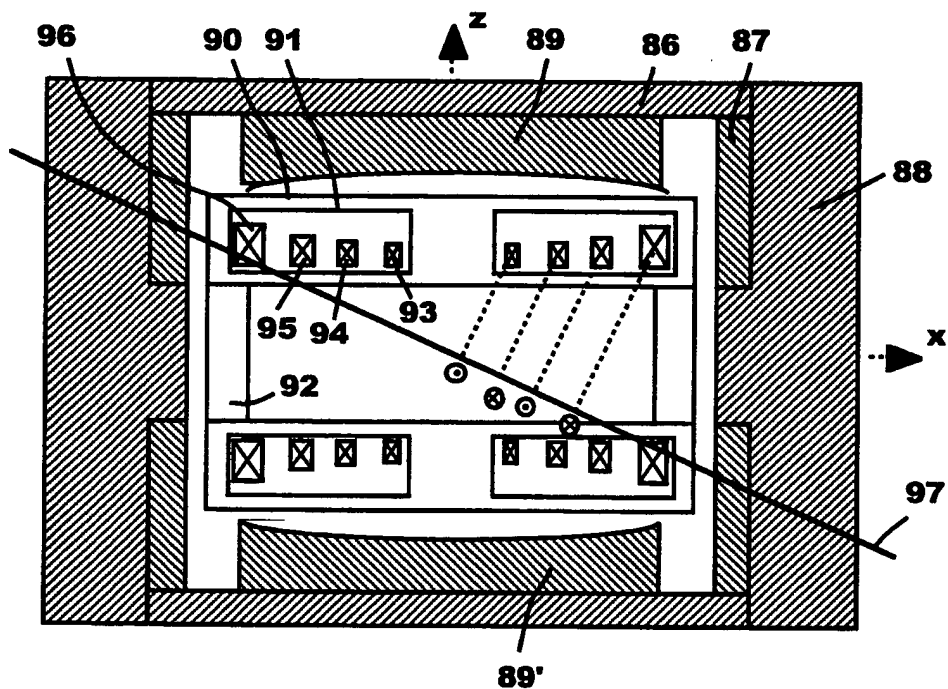
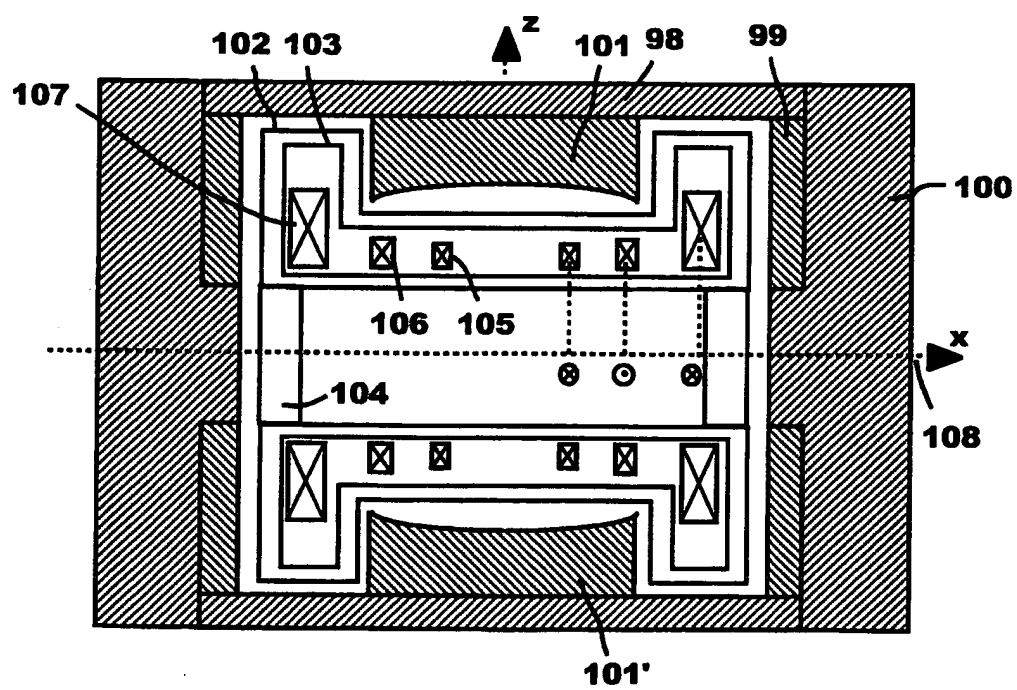


図 10



6/12

図 1 1

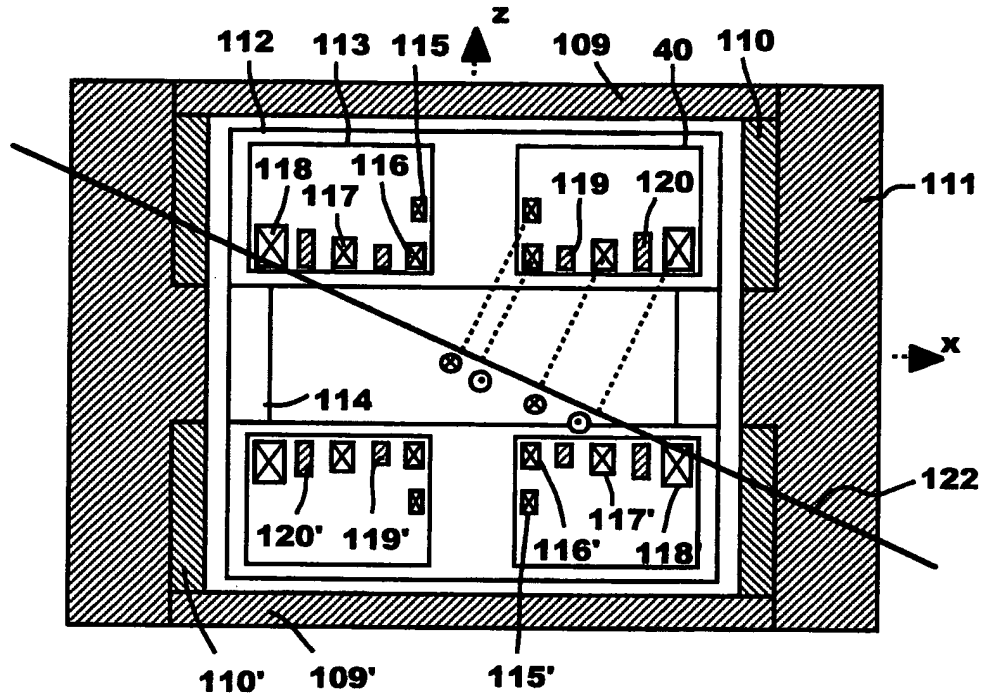
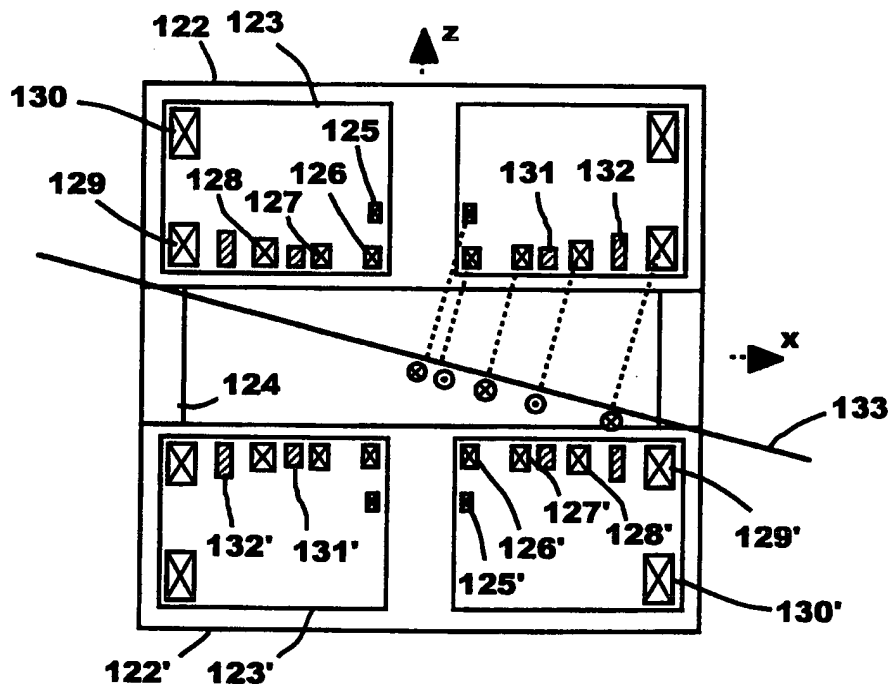


図 1 2



7/12

図 1 3

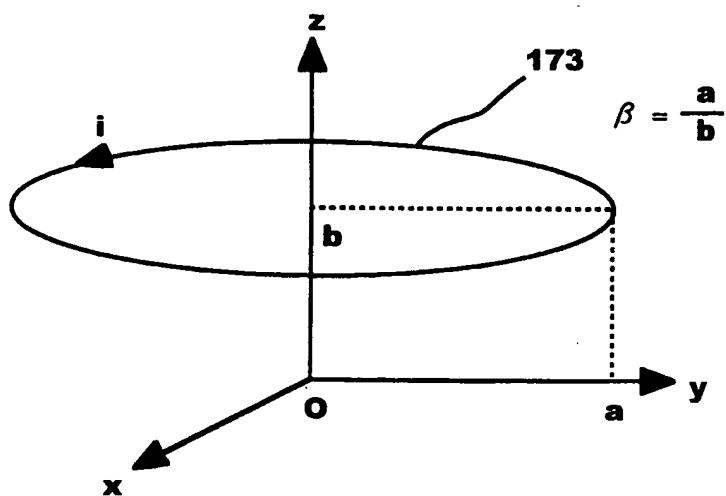
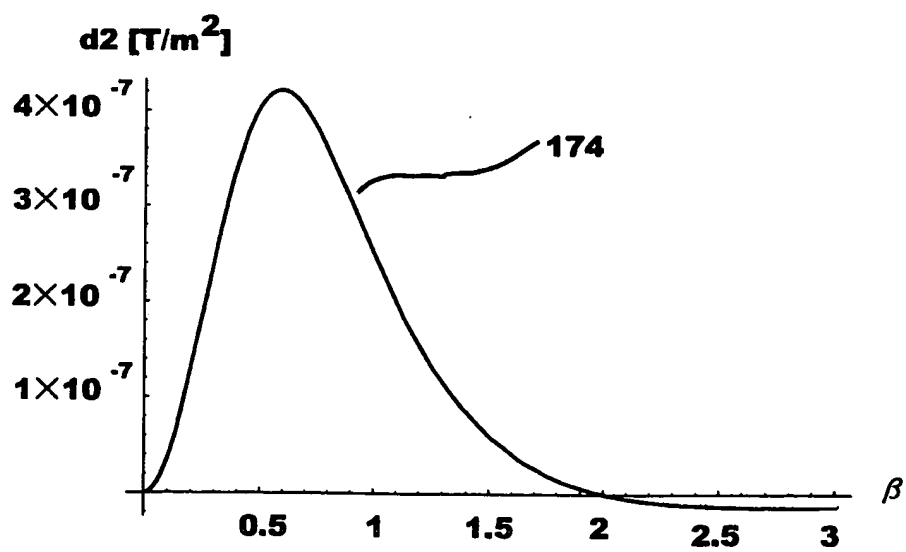


図 1 4



8/12

図 1 5

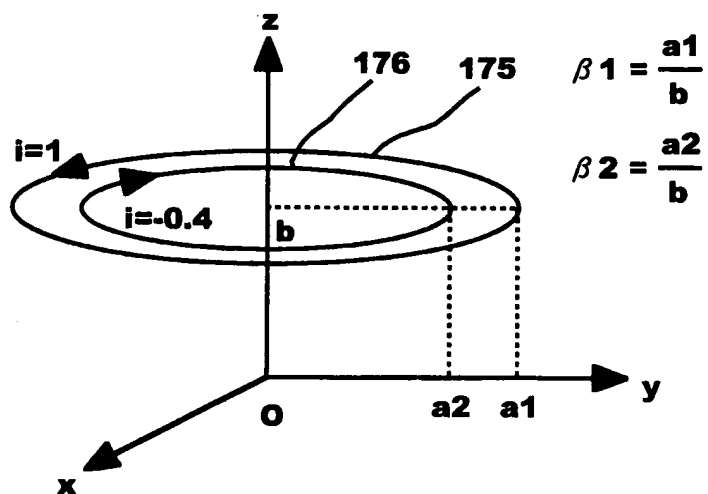
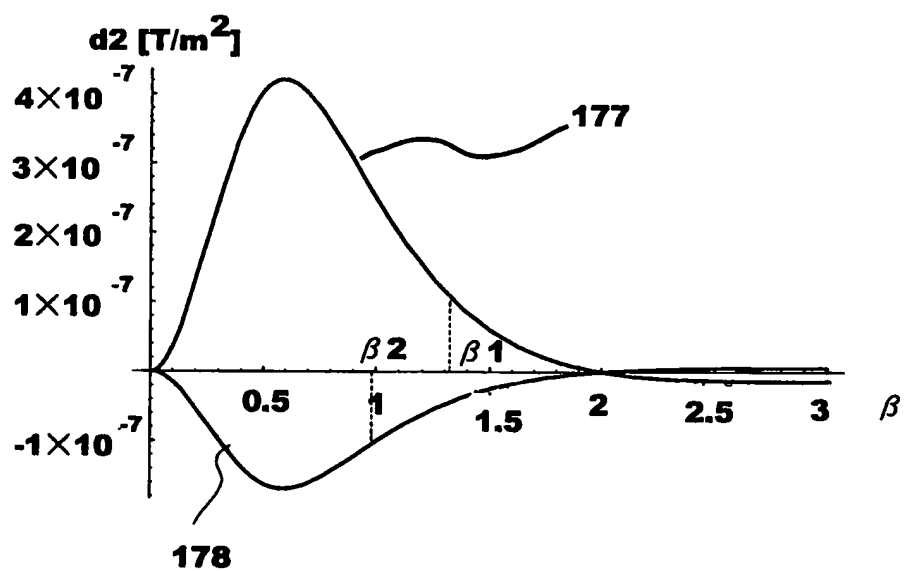


図 1 6



9/12

図 17

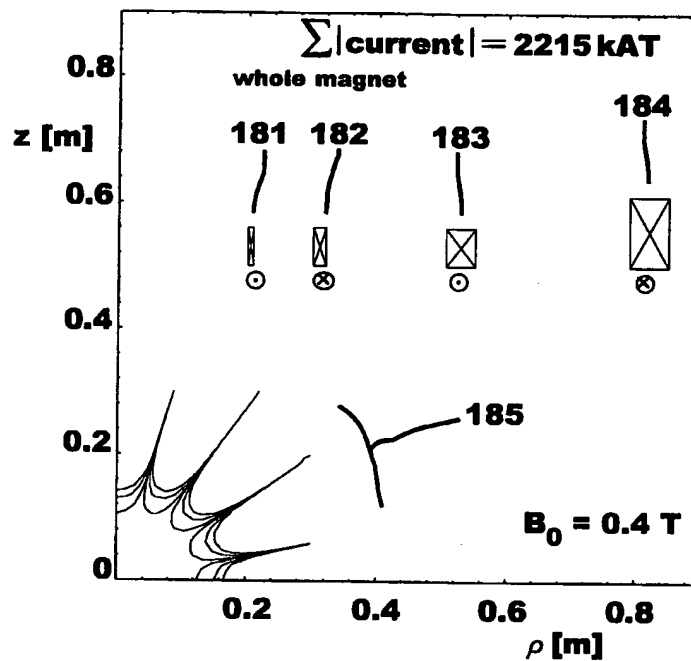
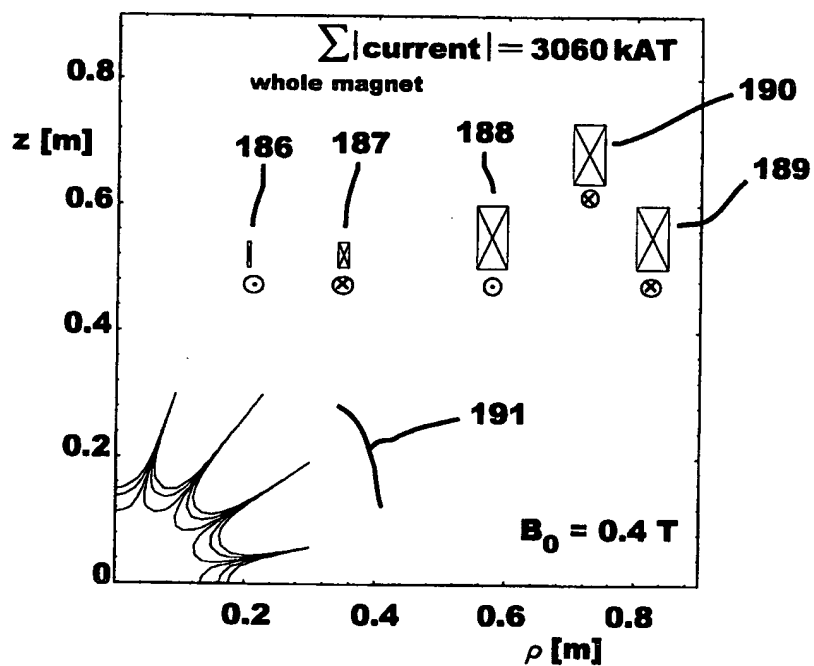


図 18



10/12

図 1 9

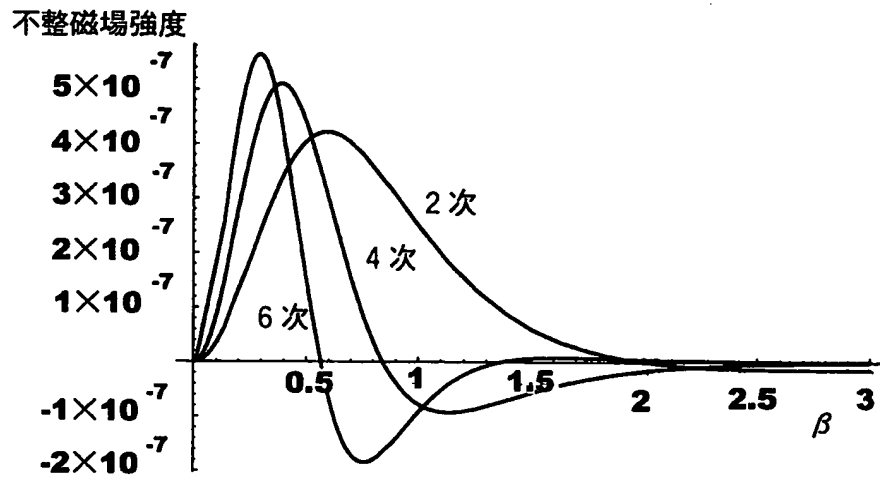
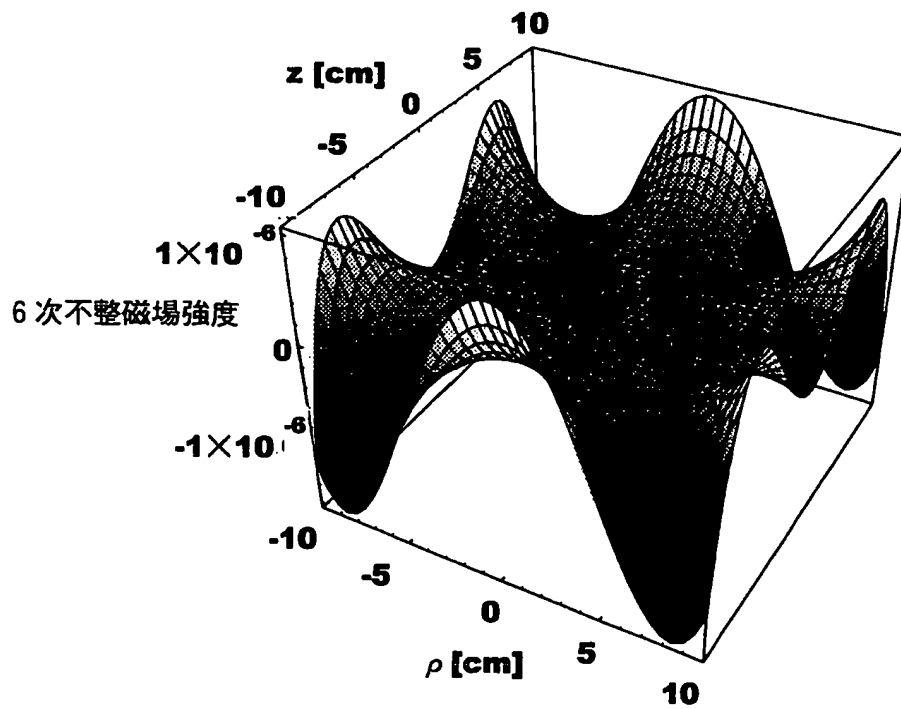


図 2 0



11/12

図 2 1

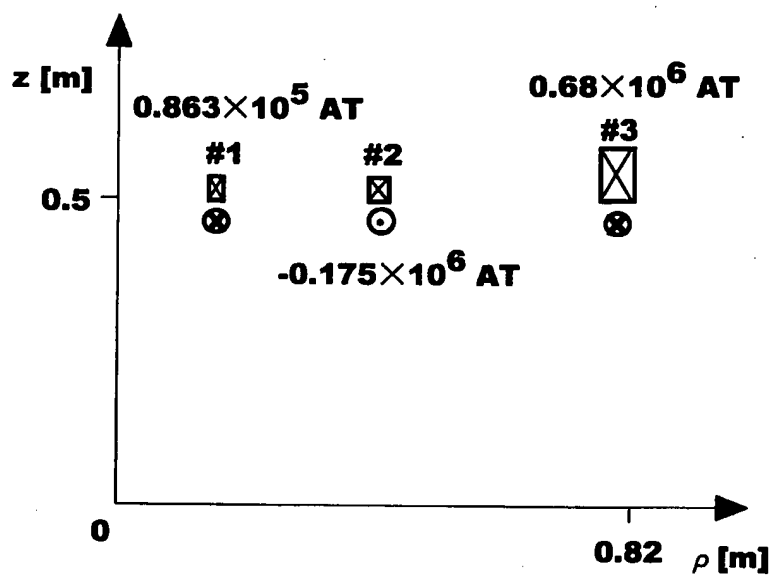
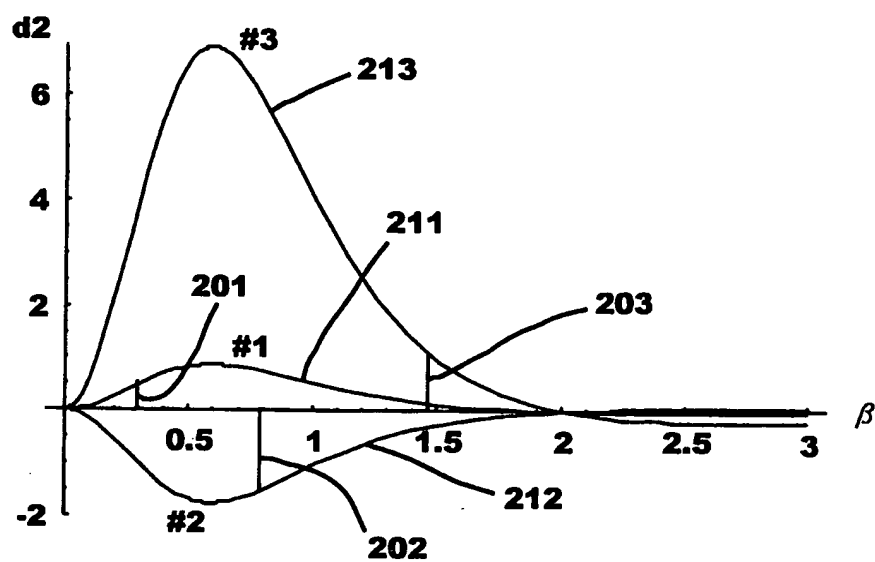
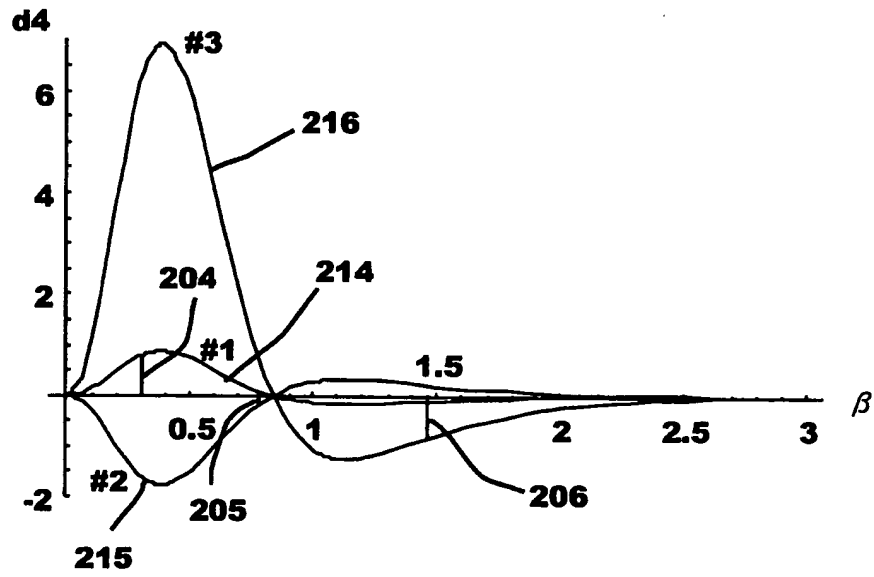


図 2 2



12/12

図 2 3



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP98/05406

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁶ A61B5/055, G01R33/381

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁶ A61B5/055, G01R33/20-33/64

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-1998
 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1998 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-1998

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y A	JP, 9-187439, A (General Electric Co.), 22 July, 1997 (22. 07. 97) & US, 5565831, A	1-6, 10-21 7-9
Y A	JP, 9-153408, A (Hitachi Medical Corp.), 10 June, 1997 (10. 06. 97) & WO, 97/20326, A1	1-6, 10-21 7-9
Y A	JP, 63-46704, A (Toshiba Corp.), 27 February, 1988 (27. 02. 88) (Family: none)	3-4, 10-21 1-2, 5-9
A	JP, 8-38453, A (General Electric Co.), 13 February, 1996 (13. 02. 96) & US, 5410287, A & EP, 676647, A1	1-21

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
10 December, 1998 (10. 12. 98)Date of mailing of the international search report
22 December, 1998 (22. 12. 98)Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl.⁸ A61B5/055, G01R33/381

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl.⁸ A61B5/055, G01R33/20-33/64

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996
 日本国公開実用新案公報 1971-1998
 日本国登録実用新案公報 1994-1998
 日本国実用新案登録公報 1996-1998

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリ*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y A	JP, 9-187439, A (ゼネラル・エレクトリック・カンパニ) 22. 7月. 1997 (22. 07. 97) &US, 5565831, A	1-6, 10-21 7-9
Y A	JP, 9-153408, A (株式会社日立メディコ) 10. 6月. 1997 (10. 06. 97) &WO, 97/20326, A1	1-6, 10-21 7-9
Y A	JP, 63-46704, A (株式会社東芝) 27. 2月. 1988 (27. 02. 88) (ファミリーなし)	3-4, 10-21 1-2, 5-9

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリ

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 10. 12. 98

国際調査報告の発送日 22.12.98

国際調査機関の名称及びあて先
 日本国特許庁 (ISA/JP)
 郵便番号 100-8915
 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)
 神谷 直慈



2 J 9310

電話番号 03-3581-1101 内線 3252

C (続き) . 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP, 8-38453, A (ゼネラル・エレクトリック・カンパニー) 13. 2月. 1996 (13. 02. 96) &US, 5410287, A &EP, 676647, A1	1-21